

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 5 月 1 5 日
Date of Application:

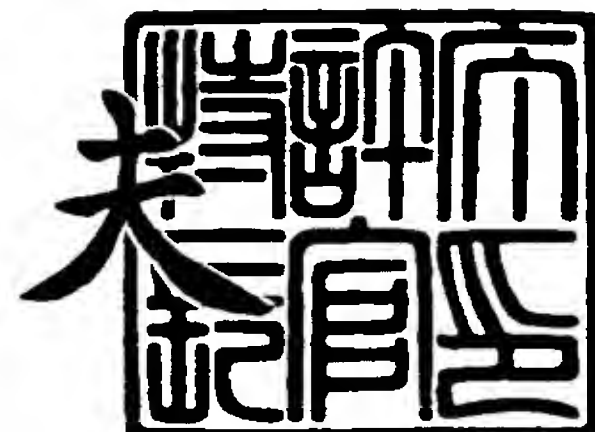
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 3 7 5 6 9
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 1 3 7 5 6 9]

出 願 人 シャープ株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 1 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 4 4 3 4

【書類名】 特許願

【整理番号】 03J00439

【提出日】 平成15年 5月15日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 7/24 533
G11B 11/105 526

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 高森 信之

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 田島 秀春

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 森 豪

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 山本 真樹

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】 原 謙三

【電話番号】 06-6351-4384

【選任した代理人】

【識別番号】 100113701

【弁理士】

【氏名又は名称】 木島 隆一

【選任した代理人】

【識別番号】 100116241

【弁理士】

【氏名又は名称】 金子 一郎

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-334200

【出願日】 平成14年11月18日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光情報記録媒体、並びに、それを用いた記録方法、再生方法、光情報記録装置、および光情報再生装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

記録された情報を光ビームの照射によって再生するための光情報記録媒体において、

光ビーム照射による温度の変化に基づいて反射率及び／又は透過率が変化する温度感応層を有することを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項 2】

情報を記録し、光ビームの照射によって上記情報を再生するための光情報記録媒体において、

光ビーム照射による温度の変化に基づいて反射率及び／又は透過率が変化する温度感応層を有することを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項 3】

上記温度感応層は、温度感応層の一方の面における反射光と他方の面における反射光との間の上記照射された光ビームの干渉に基づいて、反射率及び／又は透過率が変化することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の光情報記録媒体。

【請求項 4】

上記温度感応層は、常温での短波長側の吸収に伴う透過率低下領域が再生光ビームの波長を含み、温度感応層の一定範囲の温度の上昇に応じて、常温での短波長側の吸収に伴う透過率低下領域が長波長側にシフトし、再生光ビームの波長における分光透過率及び／又は分光反射率が低下することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の光情報記録媒体。

【請求項 5】

上記温度感応層は、温度の変化に応じて反射率及び／又は透過率が変化する金属酸化物を含むことを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体。

【請求項 6】

上記温度感応層は、酸化亜鉛を含むことを特徴とする請求項 5 記載の光情報記録媒体。

【請求項 7】

上記温度感応層は、情報再生温度範囲において、特定波長領域で反射率及び／又は透過率が±2%以上変化することを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体。

【請求項 8】

請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体であって、

上記光情報記録媒体は、上記温度感応層の温度の変化に対応した光ビームの反射率及び／又は透過率の変化を利用して再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークが再生可能であることを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項 9】

請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体の再生方法であって、

上記温度感応層を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを再生することを特徴とする光情報記録媒体の再生方法。

【請求項 10】

請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層の低温部分を透過した光に基づいて情報を再生することを特徴とする光情報記録媒体の再生方法。

【請求項 11】

請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層の低温部分での透過率を低下させ、温度感応層の高温部分を透過した光に基づいて情報を再生することを特徴とする光情報記録媒体の再生方法。

【請求項 12】

請求項 2 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体の記録方法であって

、
上記温度感応層の温度変化に対応した光ビームの反射率及び／又は透過率の変化を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録することを特徴とする光情報記録媒体の記録方法。

【請求項 1 3】

請求項 2 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層の低温部分を透過した光によって、記録層を加熱することを特徴とする光情報記録媒体の記録方法。

【請求項 1 4】

請求項 2 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層の低温部分での透過率を低下させ、温度感応層の高温部分を透過した光によって、記録層を加熱することを特徴とする光情報記録媒体の記録方法。

【請求項 1 5】

請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体と、請求項 9 ないし 1 1 のいずれか 1 項に記載の再生方法を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークの情報を再生することを特徴とする光情報再生装置。

【請求項 1 6】

請求項 2 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光情報記録媒体と、請求項 1 2 ないし 1 4 のいずれか 1 項に記載の記録方法を用いて光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録することを特徴とする光情報記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光情報記録媒体、並びに、それを用いた記録方法、再生方法、光情

報再生装置、および光情報記録装置に関するものである。より詳細には、本発明は、例えば、レーザービーム等の光ビームにより、光学的に情報を再生あるいは記録・再生する光ディスク等の光情報記録媒体において、温度に対応して光学特性が変化する層を設けることによって記録密度を向上させた光情報記録媒体、並びに、それを用いた記録方法、再生方法、光情報記録装置、および光情報再生装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

情報化社会のデジタル化の発展に伴い、書き込み可能な媒体において、高密度での記録再生が望まれている。

【0003】

そこで、記録容量を向上させるために、いわゆる書き込み可能な光記録媒体として、種々の媒体構成が試みられているとともに、高密度での記録再生を実現するために、例えば、i) 記録再生用のレーザー光の波長を短くすること、ii) 光情報記録媒体に集光する対物レンズNA（開口度）を大きくすること、iii) 光情報記録媒体の記録層を多層にすること、iv) 光情報記録媒体に、本来のスポットサイズの光の一部を遮断するマスク層（光シャッタ層とも呼ばれる）を形成してレーザー光の光スポット径を実質的小さくすること等の方法が試みられている。

【0004】

光情報記録媒体に、マスク層を形成して実質的スポット径を小さくする手法は、例えば、特許文献1、特許文献2等に記載されている。

【0005】

具体的には、特許文献1には、光ディスクの基板上に形成された凹凸状のピットによる反射率変化を用いて記録再生を行う光ディスク装置において、信号が記録されている上記媒体層の上（ディスク面における対物レンズからレーザー光が射出される側）に、常温では再生レーザー波長を吸収し、再生レーザーパワーによる温度上昇によって再生レーザー波長を吸収しなくなり、再生集光スポット通過後再び温度低下により再生レーザー波長を吸収するような温度依存性光シャッタ層を形成することが開示されている。

【 0 0 0 6 】

また、特許文献 1 には、記録材料の相変化による反射率変化を用いて情報の記録再生を行う光ディスク装置において、信号が記録されている上記媒体層の上（ディスク面における対物レンズからレーザ光が出射される側）に、常温では再生レーザ波長を吸収し、再生レーザパワーによる温度上昇によって再生レーザ波長を吸収しなくなり、再生集光スポット通過後再び温度低下により再生レーザ波長を吸収するような温度依存性光シャッタ層を形成することが開示されている。

【 0 0 0 7 】

また、特許文献 2 には、基板上に記録膜を有する光記録媒体において、該記録膜に読出光又は記録光が入射する手前の位置に光シャッタ層を設け、該光シャッタ層は、読出光が照射される前は該光を透過しない発色状態にあり、読出光の照射により照射部分の中央部分が温度上昇するとともに部分的に消色して光透過性になるサーモクロミズム物質を主成分として含有する光記録媒体が開示されている。

【 0 0 0 8 】

これらの手法においては、基板上に凹凸状のピットまたは記録膜を有する光情報記録媒体において、ピットまたは記録膜に対して光が入射する側にマスク層を設ける。このマスク層は、通常、サーモクロミック材料や相変化材料によって形成されている。マスク層における照射部分の中央部分は、読出し光等の光が多く入射するため、光の照射により温度上昇する。そのため、マスク層における照射部分の中央部分は、光学的に又は熱的に変化して、部分的に消色し、光透過性になる。一方、入射する光が弱い、照射部分の外周部分や、光が入射していない部分は、光の照射による温度上昇が小さいか、あるいは全くないため、光の透過率が小さくなり、光が遮断される。その結果、実質的なスポットサイズは、照射部分の中央部分のサイズとなり、実質的なスポットサイズを縮小することができる。すなわち、マスク層は、光の強度分布の高いところのみについて光を透過させることにより、入射光のスポット径を実質的に縮小し、小さなピットの記録再生を可能とする。その結果、光情報記録媒体に対する高密度の記録再生が可能となる。

【 0 0 0 9 】

【特許文献 1】

特開平 5 - 1 2 6 7 3 号公報（公開日：平成 5 年(1993) 1 月 2 2 日）

【 0 0 1 0 】

【特許文献 2】

特開平 5 - 1 2 7 1 5 号公報（公開日：平成 5 年(1993) 1 月 2 2 日）

【 0 0 1 1 】

【発明が解決しようとする課題】

特許文献 1 や特許文献 2 のマスク層（光シャッタ層）を形成するサーモクロミック材料や相変化材料等の物質は、ある一定以上の温度に昇温したときに融解することでマスク効果を発揮するものである。融解した状態の物質は、流動性が高くなり、初期状態の組成や形状が変化しやすい。このため、ある一定以上の温度に昇温したときにマスク効果を発揮するマスク層を持つ光情報記録媒体では、繰り返し記録や再生を行うと、マスク層の組成や形状のずれによりマスク効果が徐々に小さくなり、数千回程度の繰り返しによりマスク効果がほとんどなくなるといった問題がある。したがって、上記従来の光情報記録媒体は、耐久性が不十分である。

【 0 0 1 2 】

また、特許文献 1 には、『この温度依存性光透過率可変媒体は、例えば高分子材料もしくは有機材料のようなもので形成され…、例えば高温領域において光透過率が高くなるような材料である。上記透過率の変化は、材料が融解することにより光透過率が高くなるものや、液晶材料のように分子配列の規則性の変化によるものであっても良い。また、相変化材料のように、アモルファス状態で付着した例えばカルコゲナイドの加熱冷却による結晶化によって、光透過率が変化するものであっても良い。』と記載されている。しかしながら、この記載では、高温領域において光透過率が高くなる材料の例が本文中に具体的に記載されているとは言えない。そのため、特許文献 1 の発明は、特許文献 1 の記載及び特許文献 1 公開時の技術常識に基づいて当業者が実現できるものではない。

【 0 0 1 3 】

本発明は、高密度での記録再生が望まれているという課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、高密度に情報が記録されていても精度よく確実な再生が可能な光情報記録媒体、並びに、それを用いた記録方法、再生方法、光情報記録装置、および光情報再生装置を提供することにある。

【 0 0 1 4 】

【課題を解決するための手段】

本発明の光情報記録媒体は、上記の課題を解決するために、記録された情報を光ビームの照射によって再生するための光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の変化（上昇）に基づいて反射率及び／又は透過率が変化する温度感応層を有することを特徴としている。

【 0 0 1 5 】

上記構成によれば、再生用の光ビームを照射すると、温度感応層で、光ビーム照射により温度上昇した部分で透過率が変化、すなわち低下または上昇し、その他の温度上昇がなく温度の低い部分では透過率が保たれる。これにより、再生用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に再生を行うことができる。その結果、高密度に情報が記録されていても精度よく確実な再生が可能な光情報記録媒体を提供できる。したがって、温度感応層を用いない従来の手法では読み取れなかった光学系の読み出しスポットサイズより小さなピット等でも高い信号強度特性で読み取り可能となる。

【 0 0 1 6 】

上記の記録された情報を光ビームの照射によって再生するための光情報記録媒体は、例えば、CD-ROMのように、基板に最初から凹凸のピットを形成させておいて、再生専用メモリ（再生専用ROM）として機能する媒体である。上記構成の光情報記録媒体の典型例としては、記録情報に対応した凹凸形状のピットおよび／または溝が形成された基板を備え、光ビームの照射によって上記情報を光学的に再生するための光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の上昇に応じて照射光ビームの透過率が変化する温度感応層を有する構成が挙げられる。なお、凹凸形状のピットおよび／または溝が形成された基板を用いない場合、上記構成の光情報記録媒体の実現は難しいが、あえてするならば、磁気ディスク

クのように、レーザーで先に案内溝又はピットを形成しておき、その後情報を記録再生するという方法（ただし従来そのような実用例はない）が考えられる。

【 0 0 1 7 】

また、本発明の光情報記録媒体は、上記の課題を解決するために、情報を記録し、光ビームの照射によって上記情報を再生するための光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の変化に基づいて反射率及び／又は透過率が変化する温度感応層を有することを特徴としている。

【 0 0 1 8 】

上記構成によれば、記録用の光ビームを照射すると、温度感応層で、光ビーム照射により温度上昇した部分で透過率が変化、すなわち低下または上昇し、その他の温度上昇がなく温度の低い部分では透過率が保たれる。これにより、記録用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に記録を行うことができる。その結果、温度感応層を有していない光情報記録媒体と比較して、高密度に、かつ、精度よく確実に情報が記録できる光情報記録媒体を提供することができる。したがって、温度感応層を用いない従来の手法では読み取れなかった光学系の読み出しスポットサイズより小さなマークでも高い信号強度特性で読み取り可能となる。また、上記構成によれば、情報が記録されている場合、前記構成と同様に、照射光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に再生を行うことができる。その結果、温度感応層を有していない光情報記録媒体と比較して、高密度に情報が記録されていても精度よく確実な再生が可能な光情報記録媒体を提供できる。

【 0 0 1 9 】

なお、上記の情報を記録し、光ビームの照射によって上記情報を再生するための光情報記録媒体は、記録再生型 R A M として機能する媒体（相変化型媒体、光磁気（M O）記録媒体など）、ライトワンス型媒体（色素、無機膜などを用いたもの）等である。上記構成の光情報記録媒体の典型例としては、情報を光学的に記録するための記録層を備え、光ビームの照射によって上記情報を光学的に再生するための光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の上昇に応じて照射光ビームの透過率が変化する温度感応層を有する構成が挙げられる。

【0 0 2 0】

なお、温度の変化に基づいて反射率が変化する温度感応層としては、ZnO（酸化亜鉛）などの屈折率（実数部／虚数部）が温度変化する材料からなる層と、Al（アルミニウム）膜等の反射層とを積層させた構造が考えられる。

【0 0 2 1】

上記温度感応層は、温度感応層の一方の面における反射光と他方の面における反射光との間の上記照射された光ビームの干渉に基づいて、反射率及び／又は透過率が変化するものが好ましい。また、上記温度感応層は、一方の面における反射光と他方の面における反射光との間の光干渉効果を用いて透過率特性の温度変化が制御されており、かつ、常温での短波長側の吸収に伴う透過率低下領域（短波長側の吸収端波長付近から、再生光ビームの波長より長波長側で最も照射光ビームの波長に近い透過率の極大値付近にかけての領域）が再生光ビームの波長を含み、温度の上昇に応じて、短波長側の吸収端波長が長波長側にシフトし、光ビームの波長における分光透過率が低下するものであることが好ましい。また、上記温度感応層の分光反射率特性は、一方の面における反射光と他方の面における反射光との間の光干渉効果に起因する極小値を光ビームの波長付近に有することが好ましい。

【0 0 2 2】

上記各構成によれば、温度感応層の一方の面における反射光と他方の面における反射光との間で光学干渉が起こるようにし、この光干渉効果を用いて温度感応層の透過率特性及び／又は反射率特性の温度変化を制御することで、温度変化による透過率及び／又は反射率の変化（変調度）を大きくすることができる。その結果、温度感応層によるマスキング効果がより大きくなり、照射光ビームのスポット径よりも小さい径での再生をより精度よく確実に行うことが可能となる。

【0 0 2 3】

上記温度感応層は、常温での短波長側の吸収に伴う透過率低下領域が再生光ビームの波長を含み、温度感応層の一定範囲の温度の上昇に応じて、常温での短波長側の吸収に伴う透過率低下領域が長波長側にシフトし、再生光ビームの波長における分光透過率及び／又は分光反射率が低下するものであることが好ましい。

【 0 0 2 4 】

なお、上記温度感応層は、光ビーム照射による温度の上昇に応じて照射光ビームの透過率が低下するものであることが好ましい。特許文献 1 では高温部で透過率を上昇させるマスク層により再生分解能を向上させているのに対し、上記構成では、温度感応層の高温に加熱された部分の透過率を低下させることにより再生分解能を向上させることができる。

【 0 0 2 5 】

前述したように、特許文献 1・2 のマスク層は、繰り返し記録や再生を行うと、マスク効果が低下するという問題がある。これに対し、上記構成では、高温部で透過率を低下させる温度感応層を用いている。温度感応層は、記録や再生時の温度上昇により融解しない金属酸化物等の物質で形成することができるため、繰り返し記録や再生を行っても、マスク効果が低下しない。したがって、耐久性に優れた光情報記録媒体を提供できる。

【 0 0 2 6 】

上記温度感応層は、温度の変化に応じて反射率及び／又は透過率が変化する金属酸化物、特に酸化亜鉛を含むことが好ましい。

【 0 0 2 7 】

上記構成によれば、記録や再生時の温度上昇により温度感応層が融解することを回避できるので、繰り返し記録や再生を行ってもマスク効果がしない、耐久性に優れた光情報記録媒体を提供できる。

【 0 0 2 8 】

上記温度感応層は、情報再生温度範囲において、特定波長領域で反射率及び／又は透過率が±2%以上変化することが好ましい。

【 0 0 2 9 】

上記構成によれば、温度感応層によるマスキング効果がより大きくなり、照射光ビームのスポット径よりも小さい径での再生をより精度よく確実に行うことが可能となる。なお、情報再生温度範囲において、特定波長領域で反射率及び／又は透過率が±2%以上変化する材料は、酸化亜鉛以外にも、CeO₂, SnO₂, In₂O₃, ZrO₂, SrTiO₃, TiO₂等、酸化物半導体に多く見られる。

【 0 0 3 0 】

また、情報を光学的に記録するための記録層を備える光情報記録媒体においては、上記温度感応層が、記録層における光ビームが照射される面の背面側に設けられていることが好ましい。上記構成によれば、上記記録層における光ビームが照射される面の背面側に温度感応層を設けたことにより、記録層の光入射側にマスク層が設けられている特許文献 1・2 の構成に対して、以下の利点がある。すなわち、基板上に記録膜を有する特許文献 1・2 の光情報記録媒体においては、記録膜の光入射側にマスク層が形成されているため、記録層に到達する全光量が少なからずマスク層に吸収される。そのため、記録感度の低下や再生ノイズの上昇を引き起こすなどにより、高い信号品質を得ることができない。これに対し、記録層の背面に温度感応層を設けることにより、光学干渉を利用して温度感応層の温度上昇をさせやすくすることができる。その結果、より低いレーザパワーで再生することができ、再生感度の高い光情報記録媒体を実現できる。

【 0 0 3 1 】

本発明の光情報記録媒体の再生方法は、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層の低温部分を透過した光に基づいて情報を再生することを特徴としている。また、本発明の光情報記録媒体の再生方法は、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層の低温部分での透過率を低下させ、温度感応層の高温部分を透過した光に基づいて情報を再生する方法であってもよい。

【 0 0 3 2 】

上記各方法によれば、温度感応層の低温部分を透過した光に基づいて情報を再生することで、再生用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に再生を行うことができる。その結果、高密度に情報が記録されている光情報記録媒体から精度よく確実に情報を再生することができる。

【 0 0 3 3 】

本発明に係る再生方法においては、再生パワーを超解像効果が最適になるよう

に（信号振幅最大に）制御することが好ましい。

【 0 0 3 4 】

本発明の光情報記録媒体の記録方法は、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層の低温部分を透過した光によって、記録層を加熱することを特徴としている。

また、本発明の光情報記録媒体の記録方法は、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層の低温部分での透過率を低下させ、温度感応層の高温部分を透過した光によって、記録層を加熱する方法であってもよい。

【 0 0 3 5 】

上記各方法によれば、温度感応層の低温部分を透過した光によって、記録層を加熱することで、記録用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に記録を行うことができる。その結果、高密度に、かつ、精度よく確実に記録層に情報を記録することができる。

本発明の光情報記録媒体の再生方法は、前記光情報記録媒体の再生方法であって、上記温度感応層を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを再生することを特徴としている。本発明の光情報再生装置は、前記の光情報記録媒体と、前記の再生方法を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークの情報を再生することを特徴としている。

【 0 0 3 6 】

これらによれば、当然ではあるが、再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークの情報を再生できる。

【 0 0 3 7 】

本発明の光情報記録媒体の記録方法は、前記光情報記録媒体の記録方法であって、上記温度感応層の温度変化に対応した光ビームの反射率及び／又は透過率の変化を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録することを特

徴としている。本発明の光情報記録装置は、前記の光情報記録媒体と、前記の記録方法を用いて光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録することを特徴としている。

【 0 0 3 8 】

これらによれば、当然ではあるが、光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録できる。

【 0 0 3 9 】

【発明の実施の形態】

〔実施の形態 1〕

以下に、本発明の光情報記録媒体の実施の一形態を図面に基づいて詳細に説明する。

【 0 0 4 0 】

本実施形態の光情報記録媒体は、図 1 および図 2 に示すように、再生専用の光情報記録媒体 1 であり、再生用の光ビームである再生ビーム 3 0 が入射する側から、透明樹脂層 1 1、温度感応反射層 1 3、および基板 1 2 がこの順に形成されてなる。すなわち、光情報記録媒体 1 は、基板 1 2 上に温度感応反射層 1 3 が形成され、その上に透明樹脂層 1 1 が形成されているものであり、透明樹脂層 1 1 から温度感応反射層 1 3 を通して基板 1 2 の内側の面（温度感応反射層 1 3 側の面）へ再生ビーム 3 0 が入射するようになっている。

【 0 0 4 1 】

透明樹脂層 1 1 は、再生ビーム 3 0 の波長で透明であり、再生ビーム 3 0 の入射を妨げないものであることが必要である。これにより、再生ビーム 3 0 が透明樹脂層 1 1 側から入射する型の光情報記録媒体 1 を構成することができる。透明樹脂層 1 1 を構成する材料としては、特に限定されるものではなく、例えば、ポリカーボネート、アモルファスポリオレフィン、熱可塑性ポリイミド、P E T（ポリエチレンテレフタレート）、P E N（ポリエーテルニトリル）、P E S（ポリエーテルサルホン）等の熱可塑性透明樹脂（プラスチック）；熱硬化型ポリイミド、紫外線硬化型アクリル樹脂等の熱硬化性透明樹脂、およびそれらの組合せが挙げられる。透明樹脂層 1 1 は、通常、1 ～ 1 0 0 μ m 程度の厚みを有するこ

とが適当である。また、透明樹脂層 1 1 は、0. 1 ~ 1. 2 mm 程度の厚みを有していてもよく、その場合、光情報記録媒体 1 に適当な強度を付与することができる。なお、透明樹脂層 1 1 に代えて、他の透明材料、例えばガラスや、ガラスと透明樹脂とを組み合わせた材料からなる層等を用いてもよい。その場合、厚みは、0. 1 ~ 1. 2 mm 程度が適当である。

【 0 0 4 2 】

基板 1 2 は、光情報記録媒体 1 に適当な強度を付与し得るものであることが必要である。基板 1 2 を構成する材料の光学的特性は、特に限定されるものではなく、透明でも不透明であってもよい。基板 1 2 を構成する材料としては、例えば、ガラス；ポリカーボネート、アモルファスポリオレフィン、熱可塑性ポリイミド、P E T、P E N、P E S 等の熱可塑性透明樹脂；熱硬化型ポリイミド、紫外線硬化型アクリル樹脂等の熱硬化性透明樹脂；金属等、およびそれらの組合せが挙げられる。基板 1 2 の厚みは、特に限定されるものではなく、例えば、0. 1 ~ 1. 2 mm 程度が適当である。また、ピットのピッチは 0. 3 ~ 1. 6 μ m 程度、ピッチの高低差は、3 0 ~ 2 0 0 n m 程度が挙げられる。また、案内用の溝は、0. 3 ~ 1. 6 μ m 程度のピッチ、3 0 ~ 2 0 0 n m 程度の深さが適当である。

【 0 0 4 3 】

基板 1 2 における内側の面（温度感応反射層 1 3 側の面）上には、記録情報に対応した凹凸形状のピットや案内用の溝が形成されている。ピットおよび溝は、双方とも形成されていてもよいし、いずれか一方のみが形成されていてもよい。

【 0 0 4 4 】

基板 1 2 上には、温度感応反射層 1 3 が形成されており、この温度感応反射層 1 3 は、再生ビーム 3 0 の照射による温度上昇に応じて再生ビーム 3 0 の波長における透過率が低下する機能を有する。温度感応反射層 1 3 は、図 1 に示すように、光が入射する側から、すなわち透明樹脂層 1 1 側から、温度感応層 2 1 及び反射層 2 2 がこの順に積層されて構成されている。

【 0 0 4 5 】

温度感応層 2 1 は、温度変化により透過率が可逆的に変化する半透明材料であ

って、温度上昇に応じて再生光ビーム波長における透過率が低下する材料を含んで構成されている。上記材料としては、温度が上昇したときに特定波長領域で温度感応層 2 1 の透過率が大きく変化する材料、具体的には、2 0 ℃から 1 8 0 ℃まで温度が上昇したときに、温度感応層 2 1 の光の透過率が 2 0 ～ 8 0 % の範囲内で低下する材料が適当である。上記材料としては、サーモクロミズム物質を用いることができる。サーモクロミズム物質とは、熱を吸収することにより、化学的に構造変化を起こし、透過率が変化する物質である。温度変化により透過率が低下するサーモクロミズム物質としては、具体的には、金属酸化物等の無機サーモクロミズム物質；ラクトンやフルオラン等にアルカリを加えたもの、ロイコ(leuco)色素等に有機酸を加えたもの等の有機サーモクロミズム物質が挙げられる。これらのうち、その禁制帯幅が温度により変化して吸収端波長の透過率が変化する金属酸化物が、温度変化による化学的な構造変化を繰り返しても組成や形状が変化しにくく、耐久性に優れていることから、好ましい。上記金属酸化物としては、具体的には、例えば、 ZnO 、 SnO_2 、 CeO_2 、 NiO_2 、 In_2O_3 、 TiO_2 、 Ta_2O_5 、 VO_2 、 $SrTiO_3$ 等が挙げられ、これらのうちでも、 ZnO （酸化亜鉛）が特に好ましい。温度感応層 2 1 は、使用する材料により、その膜厚を調整することができ、例えば、5 ～ 8 0 0 nm 程度が適当であるが、温度感応層 2 1 の層厚は、2 0 0 nm 以上であることが好ましい。したがって、温度感応層 2 1 は、2 0 0 nm 以上の厚みを持つ ZnO （酸化亜鉛）膜であることが最も好ましい。

【0 0 4 6】

なお、特許文献 2（特開平 5 - 1 2 7 1 5 号公報）では、サーモクロミズム物質として有機材料のみの材料例が挙げられている。これら材料例は、全て熱的安定性に欠けるものであり、繰返し再生の耐久性が実用の域に達しているものはない。金属酸化物等の無機サーモクロミズム物質からなる温度感応層 2 1 は、このような不安定性がないこともという大きな特徴を持っている。

【0 0 4 7】

反射層 2 2 は、高反射率を有する金属膜により形成されていることが好ましい。高反射率を有する金属膜としては、具体的には、Al 膜、Au 膜、Ag 膜、お

よび、それらの合金の膜が挙げられる。反射層 2 2 の層厚は、特に限定されるものではなく、所望の反射率を実現できる層厚に調整することができ、例えば、2 0 ~ 1 0 0 n m 程度が挙げられる。

【 0 0 4 8 】

このような構成により、いわゆる C D (Compact Disc)、C D - R O M (Compact Disc Read Only Memory)、D V D (Digital Versatile Disc)、D V D - R O M (Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の書込み可能な記録膜を有しない再生専用の光情報記録媒体 1 を実現することができる。

【 0 0 4 9 】

次に、上記光情報記録媒体 1 の再生方法について説明する。

【 0 0 5 0 】

上記光情報記録媒体 1 は、レーザ光源（図示しない）と集光レンズ 3 1 等の光学系とを用いて再生ビーム 3 0 を透明樹脂層 1 1 側から基板 1 2 の内側の面（ピットおよび溝の少なくとも一方が形成された面）上に入射させ、その面での反射光を光ヘッド（図示しない）で検出することにより再生することができる。

【 0 0 5 1 】

このとき、光情報記録媒体 1 に対する再生ビーム 3 0 の照射は、温度感応層 2 1 における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように行う。例えば、再生専用の光情報記録媒体 1 に対し、透明樹脂層 1 1 側から再生ビーム 3 0 を入射させ、再生ビーム 3 0 で光情報記録媒体 1 表面を所定の方向へ走査すると、温度感応層 2 1 表面の再生ビームスポット 3 3 内において、図 5 に示すように、再生ビームスポット 3 3 の進行方向に向かって温度勾配が発生する。したがって、温度感応層 2 1 表面の再生ビームスポット 3 3 内には、高温部 3 3 a と低温部 3 3 b が発生する。これらの温度は、例えば、高温部 3 3 a の温度が 2 0 ℃以上 6 0 ℃未満、低温部 3 3 b の温度が 6 0 ℃以上 1 8 0 ℃未満となる。

【 0 0 5 2 】

再生ビーム 3 0 の入射によって温度が上昇した高温部 3 3 a では、再生ビーム 3 0 の波長における温度感応層 2 1 の透過率が低下した状態（低透過率状態）となり、入射した光の多くが温度感応層 2 1 で遮断されるので、温度感応層 2 1 を

透過する光量が減少し、温度感応層 2 1 の背面側にある反射層 2 2 に入射する光量も減少する。したがって、反射層 2 2 で反射される反射光量が抑制されるので、温度感応反射層 1 3 全体としては低反射率の状態になる。一方、高温部 3 3 a より温度が低下した低温部 3 3 b では、再生ビーム 3 0 の波長における温度感応層 2 1 の透過率が上昇し、温度感応層 2 1 の背面側にある反射層 2 2 に入射する光量が増大する。したがって、反射層 2 2 で反射される反射光量も増大し、温度感応反射層 1 3 としては高反射率の状態になる。温度感応反射層 1 3 は、具体的には、例えば、6 0℃以上 1 8 0℃未満で低反射率状態、2 0℃以上 6 0℃未満で高反射率状態となるようにすることができる。

【0 0 5 3】

この結果、温度感応層 2 1 では、再生ビームスポット 3 3 の高温部 3 3 a である後半部分において再生ビーム 3 0 が透過しにくくなる。したがって、温度感応層 2 1 の高温部 3 3 a で光を遮断し、温度感応層 2 1 の低温部 3 3 b を透過した光に基づいて情報を再生することになる。すなわち、高温部 3 3 a で基板 1 2 をマスクした状態で、温度の上昇していない低温部 3 3 b を透過した基板 1 2 表面の反射光のみを光ヘッドで検出して再生を行うことになる。これにより、ピットおよび／または溝が刻設された基板 1 2 表面（記録情報面）における再生領域のサイズを温度感応反射層 1 3 上の再生ビームスポット 3 3 より小さくすることができる。その結果、再生領域のサイズをより小さくすることができ、再生分解能を向上させることができる。したがって、基板 1 2 表面（記録情報面）に刻設された微小なピットおよび／または溝、特に再生光ビームの回折限界以下のピットおよび／または溝に対応する情報を、より大きな再生信号強度で確実に再生することができる。以上のようにして、本実施形態の光情報記録媒体では、温度感応層 2 1 を用いて、基板 1 2 表面（記録情報面）にピットおよび／または溝として刻設された再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを再生可能としている。

【0 0 5 4】

さらに、特許文献 1 では高温部の透過率を上昇させるマスク層を用いて再生分解能を向上させているのに対し、本実施形態では、高温部 3 3 a の透過率を低下

させる温度感応層 2 1 を用いて再生分解能を向上させている。

【 0 0 5 5 】

高温部の透過率を上昇させるマスク層は、前述したように、ある一定以上の温度に昇温したときに融解することでマスク効果を発揮するサーモクロミック材料や相変化材料等の物質で形成されているため、繰り返し記録や再生を行うと、マスク効果が低下するという問題がある。

【 0 0 5 6 】

これに対し、本実施形態では、高温部 3 3 a の透過率を低下させる温度感応層 2 1 を用いている。温度感応層 2 1 は、記録や再生時の温度上昇により融解しない金属酸化物等の物質で形成することができるため、繰り返し記録や再生を行っても、マスク効果が低下しない。したがって、本実施形態の光情報記録媒体 1 は、耐久性に優れているという利点がある。

【 0 0 5 7 】

また、本実施形態の光情報記録媒体 1 では、温度感応層 2 1 における光ビームが照射される面の背面上に反射層 2 2 が形成されており、温度感応層 2 1 および反射層 2 2 が、光ビーム照射による温度の上昇に応じて照射光ビームの反射率が低下する温度感応反射層 1 3 を構成している。上記構成は、光入射側に透過率を変化させるために設けられたマスク層を利用した超解像再生方式（特許文献 1 ・ 2 等）とはその原理が根本的に異なる反射型の超解像再生方式を利用するものである。

【 0 0 5 8 】

温度感応層 2 1 は、常温での短波長側の吸収に伴う透過率低下領域が再生光ビームの波長を含み、温度の上昇に応じて、短波長側の吸収に伴う透過率低下領域（図 6 で、記録再生波長 4 0 8 n m より長波長側で最も記録再生波長に近い透過率（干渉）の極大値（山）の付近から、記録再生波長 4 0 8 n m をはさんで短波長側の吸収端波長（透過率がなくなるところ）の付近にかけての領域）が長波長側にシフトし、再生光ビームの波長における分光透過率が低下するものであることが好ましい。温度感応層 2 1 は、常温での短波長側の吸収端波長（紫外・可視領域に存在する吸収バンドの下限）が再生ビーム 3 0 の波長より短く、温度の上

昇に応じて、短波長側の吸収端波長が長波長側にシフトし、再生ビーム 3 0 の波長における分光透過率が低下するものが好ましい。例えば、再生ビーム 3 0 の波長が再生ビーム 3 0 の波長が 3 8 0 nm ~ 4 1 5 nm の範囲内（例えば 4 0 8 nm）である場合、温度感応層 2 1 としては、常温での短波長側の吸収端波長が 3 7 5 nm 付近である ZnO 膜が好ましい。

【 0 0 5 9 】

ZnO 膜の分光透過率特性は、図 6 に示すように、温度が上昇することにより、短波長側の吸収端波長が長波長側にシフトする。これにより、光の入射により昇温した高温部 3 3 a の ZnO 膜は、再生ビーム 3 0 の波長における分光透過率が低下して低透過率状態となる。なお、相対的に温度の低い低温部 3 3 b の ZnO 膜は、光の透過率が高いままである。また、ZnO 膜の昇温した部分は、その後、温度が低下すると、分光透過率特性の短波長側の吸収端波長が短波長側に戻り、分光透過率が上昇する。これにより、変調度（高温部 3 3 a と低温部 3 3 b との間での、再生ビーム 3 0 の波長における分光透過率の変化）を大きくすることができる。したがって、高温部 3 3 a を確実にマスクでき、高い再生信号強度をより確実に得ることができる。

【 0 0 6 0 】

また、上記温度感応層 2 1 は、一方の面における反射光と他方の面における反射光との間の光干渉効果を用いて透過率特性の温度変化が制御されていることが好ましい。温度感応層 2 1 の分光反射率特性は、一方の面における反射光と他方の面における反射光との間の光干渉効果に起因する極小値を光ビームの波長付近（好ましくは ± 2 0 nm 以内、さらに好ましくは ± 1 0 nm 以内）に有することが好ましい。温度感応層 2 1 の膜厚を 2 0 0 nm 以上と厚くした場合、一方の面における反射光と他方の面における反射光との間で光干渉が起こり、温度感応反射層 1 3 の分光反射率特性は、例えば図 8 に示すように、上記光干渉効果に起因する極小値（図 8 では 4 0 0 nm）を持つようになる。これにより、吸収端付近での反射率の傾きを大きくすることが可能となり、その結果、変調度（高温部 3 3 a と低温部 3 3 b との間での、再生ビーム 3 0 の波長における分光透過率の変化）を大きくすることができる。したがって、高温部 3 3 a を確実にマスクでき

、高い再生信号強度をより確実に得ることができる。なお、温度感応層 2 1 の膜厚が 2 0 0 n m 未満であると、光干渉が起こらず、温度感応反射層 1 3 の分光反射率特性は、例えば図 7 に示すように、光干渉効果に起因する極小値を持たない。

【 0 0 6 1 】

なお、図 6 は、低温（3 0 ℃）および高温（2 0 0 ℃）における膜厚 4 0 0 n m の Z n O 膜からなる温度感応層 2 1 の吸収端付近での分光反射率特性を示す。図 7 は、低温（3 0 ℃）および高温（2 0 0 ℃）における膜厚 1 0 0 n m の Z n O 膜と膜厚 5 0 n m の A l 膜とからなる温度感応反射層 1 3 の吸収端付近での分光反射率特性を示す。図 8 は、低温（3 0 ℃）および高温（2 0 0 ℃）における膜厚 4 0 0 n m の Z n O 膜と膜厚 5 0 n m の A l 膜とからなる温度感応反射層 1 3 の吸収端付近での分光反射率特性を示す。

【 0 0 6 2 】

これらの温度感応層 2 1 の吸収端波長変化は、金属酸化物半導体の禁制帯幅の温度変化によるものであり、Z n O 以外にも、Z n O、S n O₂、C e O₂、N i O₂、I n₂O₃、T i O₂、T a₂O₅、V O₂、S r T i O₃等の金属酸化物でも効果がある。

【 0 0 6 3 】

以下に、本実施形態の光情報記録媒体 1 の一例を説明する。

【 0 0 6 4 】

本実施形態の光情報記録媒体の一例においては、透明樹脂層 1 1 は、膜厚 0 . 1 m m 程度である。また、本実施形態の光情報記録媒体の一例においては、基板 1 2 の内側の面（温度感応反射層 1 3 側の面）に、情報に応じた凹凸パターンのピットが形成されている。また、本例では、温度感応層 2 1 は、膜厚 2 0 0 n m 程度の Z n O 膜である。また、本例では、反射層 2 2 は、膜厚 3 0 n m 程度の A l 膜である。

【 0 0 6 5 】

本実施形態の光情報記録媒体は、例えば、以下の方法により製造することができる。

【 0 0 6 6 】

まず、記録情報に対応するピットおよび／または溝が刻設された面（記録情報面）を有する基板 1 2 に、反射層 2 2 としての金属膜および温度感応層 2 1 を順次、マグネトロンスパッタ法により成膜する。最後に、これらの情報記録面および温度感応反射層 1 3 を外部環境から保護するために紫外線硬化型アクリル樹脂等を温度感応反射層 1 3 上にスピコートし、紫外線照射により硬化させて透明樹脂層 1 1 を形成する。

【 0 0 6 7 】

なお、ここでは、光情報記録媒体 1 に対して記録再生ビームの入射が透明樹脂層 1 1 側から行われる場合について説明したが、本発明の光情報記録媒体は、光情報記録媒体 1 と同様の層構造（ただし、温度感応反射層 1 3 における温度感応層 2 1 と反射層 2 2 との位置は逆転させる）を備え、再生光ビームの入射が基板 1 2 側から行われる光情報記録媒体であってもよい。この構成では、温度感応反射層 1 3 における基板 1 2 と反対側に、保護層が形成されていることが好ましい。

【 0 0 6 8 】

この構成では、基板 1 2 としては、再生光ビームの入射を妨げず、かつ、光情報記録媒体に適当な強度を付与し得るものが望ましく、例えば、ガラス；ポリカーボネート、アモルファスポリオレフィン、熱可塑性ポリイミド、PEN、PES 等の熱可塑性透明樹脂；熱硬化型ポリイミド、紫外線硬化型アクリル樹脂等の熱硬化性透明樹脂等、およびそれらの組合せが挙げられる。基板 1 2 の厚みとしては、通常、0.3 ～ 1.2 mm 程度の厚みを有していることが適当である。

【 0 0 6 9 】

この構成では、保護層としては、温度感応反射層 1 3 を保護できるものであればどのような材料によって形成されていてもよい。具体的には、基板 1 2 と同様の材料が挙げられる。なお、保護層は、透明であってもよいし、不透明であってもよい。保護層は、通常、1 ～ 100 μ m 程度の厚みを有することが適当である。

【 0 0 7 0 】

さらに、本発明の光情報記録媒体では、光情報記録媒体 1 のように基板 1 2 の片面のみにピットおよび溝の双方または一方が形成されていることが好ましいが、基板 1 2 の両面にピットおよび溝の双方または一方が形成されていてもよい。

【 0 0 7 1 】

〔実施の形態 2〕

本発明の他の実施の形態について図 3 および図 4 に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記実施の形態 1 にて示した各部材と同一の機能を有する部材には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。

【 0 0 7 2 】

本実施形態に係る光情報記録媒体は、図 3 および図 4 に示すように、記録・再生用（追記型または書換型）の光情報記録媒体 2 であり、記録・再生用の光ビームである記録再生ビーム 3 2 が入射する側から、透明樹脂層 1 1、記録層 1 4、温度感応反射層 1 3 及び基板 1 2 がこの順に形成されてなる。温度感応反射層 1 3 は、実施の形態 1 と同様であり、記録再生ビーム 3 2 が入射する側（透明樹脂層 1 1 側）から、温度感応層 2 1 および反射層 2 2 がこの順に積層されてなる。

【 0 0 7 3 】

記録層 1 4 は、当該分野で通常使用される記録材料によって形成することができる。例えば、光情報記録媒体 2 を追記型媒体とする場合には、シアニンやフタロシアニン等の有機色素材料を用いることができる。また、光情報記録媒体 2 を書換型（記録再生消去型）媒体とする場合には、T b F e C o 等の光磁気記録材料や、A g I n S b T e、G e T e S b、A g I n S b 等の相変化記録材料を用いることができる。T b F e C o 等の光磁気記録材料を用いる場合には、記録層 1 4 を、例えば、S i N（窒化ケイ素）等の誘電体材料からなる誘電体層、光磁気記録材料からなる記録層、および S i N 等の保護材料からなる保護層の 3 層からなる積層構造とするとよい。また、A g I n S b T e、G e T e S b、A g I n S b 等の相変化記録材料を用いる場合には、記録層 1 4 を、例えば、Z n S・S i O₂膜等の誘電体層、A g I n S b T e、G e T e S b、A g I n S b 等の相変化記録材料からなる記録層、および Z n S・S i O₂膜等の保護層の 3 層からなる積層構造とするとよい。記録層 1 4 の層厚は、特に限定されるものではな

く、例えば、5 ～ 5 0 0 n m 程度が適当である。

【 0 0 7 4 】

基板 1 2 は、実施の形態 1 と同様、光情報記録媒体 1 に適当な強度を付与し得るものであればよく、透明でも不透明であってもよい。基板 1 2 を構成する材料としては、前述した基板 1 2 を構成する材料が挙げられる。基板 1 2 の厚みは、特に限定されるものではなく、例えば、0 . 1 ～ 1 . 2 m m 程度が適当である。なお、本実施形態では、ピットや溝が形成されている基板 1 2 に代えて、平坦な基板を用いてもよい。

【 0 0 7 5 】

透明樹脂層 1 1 および温度感応反射層 1 3 は、これらの間に記録層 1 4 が介在している点を除いて実施の形態 1 と同様である。

【 0 0 7 6 】

このような構成により、いわゆる C D - R (Compact Disc Recordable)、C D - R W (Compact Disc ReWritable)、D V D - R (Digital Versatile Disc Recordable)、D V D - R W (Digital Versatile Disc ReWritable)、D V D - R A M (Digital Versatile Disc Random Access Memory)、M O (Magneto-Optical disc) 等の書き込み可能な記録層を有する光情報記録媒体を実現することができる。

【 0 0 7 7 】

また、上記光情報記録媒体 2 は、実施の形態 1 の光情報記録媒体 1 と同様の再生方法により再生することができる。すなわち、レーザ光源（図示しない）と集光レンズ 3 1 等の光学系とを用いて記録再生ビーム 3 2 を透明樹脂層 1 1 側から記録層 1 4 に入射させる。このとき、温度感応層 2 1 における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層 2 1 の高温部分での透過率を低下させる。そして、記録層 1 4 での反射光を光ヘッド（図示しない）で検出することで、温度感応層 2 1 の低温部分を透過した光に基づいて情報を再生する。

【 0 0 7 8 】

上記光情報記録媒体 2 では、入射する光から見て記録層 1 4 の背面（記録再生ビーム 3 2 が照射される面の背面）上に温度感応反射層 1 3 が設けられているた

め、再生時、透明基板の案内溝に、記録再生ビーム 3 2 が導かれると、記録再生ビーム 3 2 が記録層 1 4 を通して、温度感応反射層 1 3 に入射する。この記録再生ビーム 3 2 の入射によって、上述したように、温度感応反射層 1 3 の温度が上昇し、再生ビームスポットの後半部では高温となり、それ以外の部分は低温となる。そして、温度感応反射層 1 3 は、温度上昇に応じて反射率が低下する性質を持つため、高温部では低反射率の状態に、低温部では高反射率の状態になる。これによって、記録層 1 4 に記録されている情報を光学的空間分解能（再生光ビームの回折限界）以下の小さな開口部（低温部）で再生することができるので、高密度に記録された情報を高品質で再生することが可能となる。以上のようにして、本実施形態の光情報記録媒体では、温度感応層 2 1 を用いて、記録層 1 4 に記録された再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを再生可能としている。

【 0 0 7 9 】

また、本実施形態に係る光情報記録媒体 2 は、入射する光から見て記録層 1 4 の背面側に温度感応層 2 1 が設けられていることによって、記録層の光入射側にマスク層が設けられている特許文献 1 ・ 2 の構成に対して、以下の利点がある。すなわち、記録層 1 4 の背面に温度感応層 2 1 を設けることにより、光学干渉を利用して温度感応層 2 1 の温度上昇をさせやすくすることができる。その結果、より低いレーザパワーで再生することができ、再生感度の高い光情報記録媒体を実現できる。

【 0 0 8 0 】

さらに、本実施形態に係る光情報記録媒体 2 は、実施の形態 1 と同様に、高温部 3 3 a の透過率を低下させる温度感応層 2 1 を用いているため、記録や再生時の温度上昇により融解しない金属酸化物等の物質で温度感応層 2 1 を形成することができる。それゆえ、繰り返し記録や再生を行っても、マスク効果が低下せず、耐久性に優れているという利点もある。

【 0 0 8 1 】

記録方法については、特に限定されるものではないが、以下の方法が好適である。すなわち、記録時には、光情報記録媒体 2 に対し、記録再生ビーム 3 2 を再生時よりも高いレーザパワーで照射して記録層 1 4 を加熱する。そして、温度感

応層 2 1 における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層 2 1 の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層 2 1 の低温部分を透過した光によって記録層 1 4 の微小領域を選択的に加熱する。これにより、記録層 1 4 の微小領域に情報を記録することができるので、高密度の記録を実現できる。

【 0 0 8 2 】

また、本実施形態に係る光情報記録媒体に対して記録・再生を行う光情報記録再生装置（光情報再生装置、光情報記録装置）としては、図 9 に示す光情報記録再生装置を用いることができる。図 9 は、本発明に係る光情報記録再生装置の実施の一形態の構成を示すブロック図である。

【 0 0 8 3 】

光情報記録再生装置は、図 9 に示すように、光情報記録媒体 2 を回転させるためのスピンドルモータ 9 1、記録再生ビーム 3 2 を照射すると共に、記録層 1 4 での反射光を検出する光ピックアップ 9 2、スピンドルモータ 9 1 および光ピックアップ 9 2 を支持するメカデッキ 9 3、光ピックアップ 9 2 のレーザパワーを制御するレーザ制御回路 9 4、光ピックアップ 9 2 の出力に基づいてメカデッキ 9 3 の位置を移動させるサーボ機構 9 5、記録すべき情報信号に応じてレーザ制御回路 9 4 を制御して光ピックアップ 9 2 のレーザパワーを制御する記録系データ制御部 9 6、光ピックアップ 9 2 で検出された反射光から情報信号を検出する媒体用信号検出回路 9 7、媒体用信号検出回路 9 7 で検出された情報信号を処理する情報処理回路 9 8、情報信号の誤りを検出するエラー検出システム 9 9 を備えている。

【 0 0 8 4 】

光ピックアップ 9 2 は、レーザ光源（図示しない）と集光レンズ 3 1 等の光学系とを用いて記録再生ビーム 3 2（レーザビーム）を透明樹脂層 1 1 側から記録層 1 4 に入射させる。また、光ピックアップ 9 2 は、光情報記録媒体 2 に対して温度感応層 2 1 における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように記録再生ビーム 3 2 を照射し、温度感応層 2 1 の高温部分での透過率を低下させる。そして、光ピックアップ 9 2 は、記録層 1 4 での反射光を光ヘッド（

図示しない) で検出する。

【0 0 8 5】

上記光情報記録再生装置では、レーザ制御回路 9 4 によって光ピックアップ 9 2 のレーザパワーが制御され、記録・消去時にはハイパワーで、再生時はローパワーで、光情報記録媒体 2 上にレーザが照射されるようになっている。

【0 0 8 6】

なお、上述した各実施形態では、温度上昇に応じて再生光ビーム波長における温度感応層 2 1 の透過率が低下するようになっていた。しかしながら、例えば図 6 ～ 8 に示す透過率特性を持つ温度感応層 2 1 であっても、再生光ビーム波長の設定によっては、必ずしも温度上昇によって透過率が低下しないことがある。すなわち、図 6 ～ 図 8 に示す透過率特性を持つ温度感応層 2 1 の場合、波長 4 0 5 n m では透過率が高温で低下するが、それより長波長に再生光ビーム波長を設定した場合、透過率が高温で上昇することがある。本発明は、このように透過率が高温で上昇するように再生光ビーム波長を設定した場合にも有効である。言い換えると、温度感応層 2 1 は、温度上昇に応じて再生光ビーム波長における透過率が上昇するものであってもよい。

【0 0 8 7】

温度上昇に応じて再生光ビーム波長における温度感応層 2 1 の透過率が上昇する光情報記録媒体 1 ・ 2 は、温度感応層 2 1 における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射して、温度感応層 2 1 の高温部分での透過率を上昇させ、記録層 1 4 での反射光を光ヘッド (図示しない) で検出することで、温度感応層 2 1 の高温部分を透過した光に基づいて情報を再生する方法で再生することができる。

【0 0 8 8】

また、温度上昇に応じて再生光ビーム波長における温度感応層 2 1 の透過率が上昇する光情報記録媒体 2 に対する記録は、温度感応層 2 1 における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射して、温度感応層 2 1 の高温部分での透過率を上昇させ、記録層 1 4 での反射光を光ヘッド (図示しない) で検出することで、温度感応層 2 1 の高温部分を透過した光によっ

て記録層 1 4 の微小領域を選択的に加熱する方法で行うことができる。

【 0 0 8 9 】

また、上記の光情報記録媒体 2 では、温度感応層 2 1 が、記録層 1 4 における、光ビームが照射される面の背面側に設けられていたが、温度感応層 2 1 は、記録層における、記録再生ビーム 3 2 が照射される側に設けてもよい。この場合、光情報記録媒体 2 と比較すると再生感度は劣るが、特許文献 1 ・ 2 の構成よりも耐久性の高い媒体を実現できる。

【 0 0 9 0 】

また、本発明の光情報記録媒体 2 に対し、温度感応反射層 1 3 における光が入射する側、つまり、基板 2 3 と温度感応反射層 1 3 との間に、さらに記録層 1 4 を積層したものであってもよい。

【 0 0 9 1 】

なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。例えば、本発明の光情報記録媒体は、ディスク状、いわゆる円盤状の光ディスクのみならず、カード状又はシート状等の形状のものであってもよい。また、本発明の光情報記録媒体において、光情報記録の方式は光学的な方式であれば特に限定されるものではなく、本発明の光情報記録媒体は、光磁気ディスク、相変化型光ディスク等の種々の光情報記録媒体を含むうる。

【 0 0 9 2 】

また、本発明の光情報記録媒体は、実施の形態 1 または実施の形態 2 の層構造を繰り返して積層したものであってもよい。例えば、2 枚の基板上に温度感応反射層 1 3 又は温度感応反射層 1 3 及び記録層 1 4 を形成し、これら基板をその温度感応反射層 1 3 又は記録層 1 4 が対向するように接合して、両基板側から光照射を行うことができるようにした構成とすることもできる。

【 0 0 9 3 】

さらに、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。例えば、本発明の光情報記録媒体は、実施の形態 1 と同様の層構造を持つ再生専用面と、実施の形

態 2 と同様の層構造を持つ記録再生可能な面とが混在する、ハイブリッド媒体としてもよい。

【 0 0 9 4 】

【発明の効果】

本発明の光情報記録媒体は、以上のように、記録された情報を光ビームの照射によって再生するための光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の変化に基づいて反射率及び／又は透過率が変化する温度感応層を有する構成である。

【 0 0 9 5 】

上記構成によれば、選択的に再生を行うことができる。再生用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズを持つ透過率の低い領域（高温領域あるいは低温領域）で選択的に再生を行うことができる。その結果、高密度に情報が記録されていても精度よく確実な再生が可能な光情報記録媒体を提供できるという効果を奏する。したがって、温度感応層を用いない従来の手法では読み取れなかった光学系の読み出しスポットサイズより小さなピット等でも高い信号強度特性で読み取り可能となる。

【 0 0 9 6 】

また、本発明の光情報記録媒体は、以上のように、情報を記録し、光ビームの照射によって上記情報を再生するための光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の変化に基づいて反射率及び／又は透過率が変化する温度感応層を有する構成である。

【 0 0 9 7 】

上記構成によれば、記録用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に記録を行うことができる。その結果、温度感応層を有していない光情報記録媒体と比較して、高密度に、かつ、精度よく確実に情報が記録できる光情報記録媒体を提供することができるという効果を奏する。また、上記構成によれば、情報が記録されている場合、前記構成と同様に、照射光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に再生を行うことができる。その結果、上記構成は、温度感応層を有していない光情報記録媒体と比較して、高密度

に情報が記録されていても精度よく確実な再生が可能な光情報記録媒体を提供できるという効果を奏する。

【 0 0 9 8 】

本発明の光情報記録媒体の再生方法は、以上のように、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層の低温部分を透過した光に基づいて情報を再生する方法である。また、本発明の光情報記録媒体の再生方法は、以上のように、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射し、温度感応層の低温部分での透過率を低下させ、温度感応層の高温部分を透過した光に基づいて情報を再生する方法である。

【 0 0 9 9 】

上記各方法によれば、温度感応層の低温部分あるいは高温部分を透過した光に基づいて情報を再生することで、再生用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に再生を行うことができる。その結果、上記構成は、高密度に情報が記録されている光情報記録媒体から精度よく確実に情報を再生することができるという効果を奏する。

【 0 1 0 0 】

本発明の光情報記録媒体の記録方法は、以上のように、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層の高温部分での透過率を低下させ、温度感応層の低温部分を透過した光によって、記録層を加熱する方法である。また、本発明の光情報記録媒体の記録方法は、以上のように、前記の光情報記録媒体に対し、温度感応層における光ビームスポット内に高温部分と低温部分とが発生するように光ビームを照射することで、温度感応層の低温部分での透過率を低下させ、温度感応層の高温部分を透過した光によって、記録層を加熱する方法である。

【 0 1 0 1 】

上記各方法によれば、温度感応層の低温部分あるいは高温部分を透過した光に

よって、記録層を加熱することで、記録用の光ビームのスポットサイズよりも小さいサイズの領域で選択的に記録を行うことができる。その結果、上記構成は、高密度に、かつ、精度よく確実に記録層に情報を記録することができるという効果を奏する。

【0 1 0 2】

本発明の光情報記録媒体の再生方法は、前記光情報記録媒体の再生方法であって、上記温度感応層を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを再生する方法である。本発明の光情報再生装置は、前記の光情報記録媒体と、前記の再生方法を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークの情報を再生する構成である。

【0 1 0 3】

これらによれば、再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークの情報を再生できるという効果を奏する。

【0 1 0 4】

本発明の光情報記録媒体の記録方法は、前記光情報記録媒体の記録方法であって、上記温度感応層の温度変化に対応した光ビームの反射率及び／又は透過率の変化を用いて再生光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録する方法である。本発明の光情報記録装置は、前記の光情報記録媒体と、前記の記録方法を用いて光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録する構成である。

【0 1 0 5】

これらによれば、光ビームの回折限界以下の微小記録マークを記録できるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の一形態に係る光情報記録媒体の要部を示す部分断面図である。

【図 2】

本発明の実施の一形態に係る光情報記録媒体を示す概略断面図である。

【図 3】

本発明の他の実施の形態に係る光情報記録媒体を示す概略断面図である。

【図 4】

図 3 に示す光情報記録媒体の要部を示す部分断面図である。

【図 5】

温度感応反射層によるマスク効果を説明するための図であり、温度感応反射層における再生ビームスポット内での温度分布および反射率分布を示している。

【図 6】

温度感応層の分光透過率特性の温度変化の一例を示すグラフである。

【図 7】

温度感応反射層の分光反射率特性の温度変化の一例を示すグラフであり、温度感応層が薄く、光干渉効果に起因する極小値が存在しない場合を示している。

【図 8】

温度感応反射層の分光反射率特性の温度変化の他の一例を示すグラフであり、温度感応層が厚く、光干渉効果に起因する極小値が存在する場合を示している。

【図 9】

本発明に係る光情報記録再生装置の実施の一形態の構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

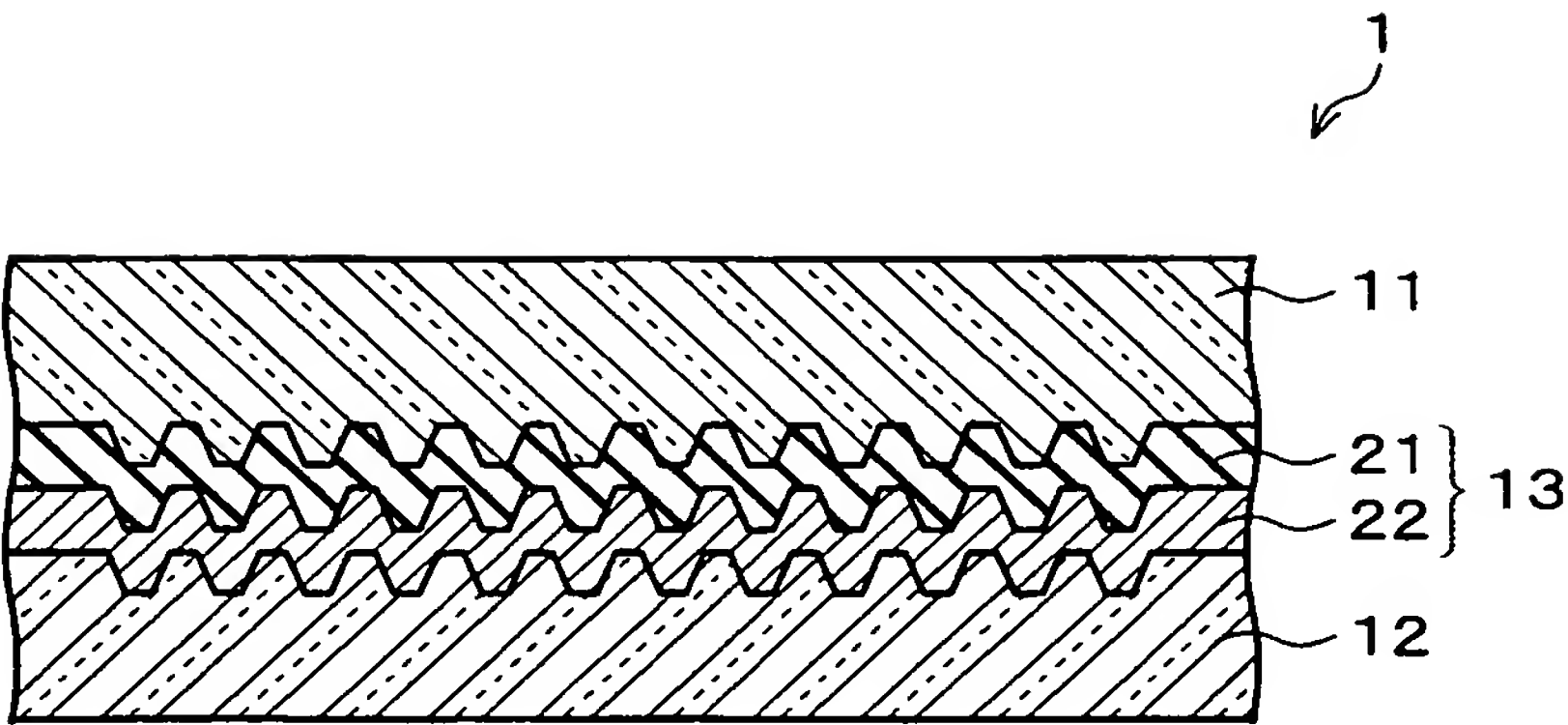
- 1、2 光情報記録媒体
- 1 1 透明樹脂層
- 1 2 基板
- 1 3 温度感応反射層
- 1 4 記録層
- 2 1 温度感応層
- 2 2 反射層
- 2 3 基板
- 3 0 再生ビーム
- 3 1 集光レンズ
- 3 2 記録再生ビーム
- 3 3 再生ビームスポット

3 3 a 高温部

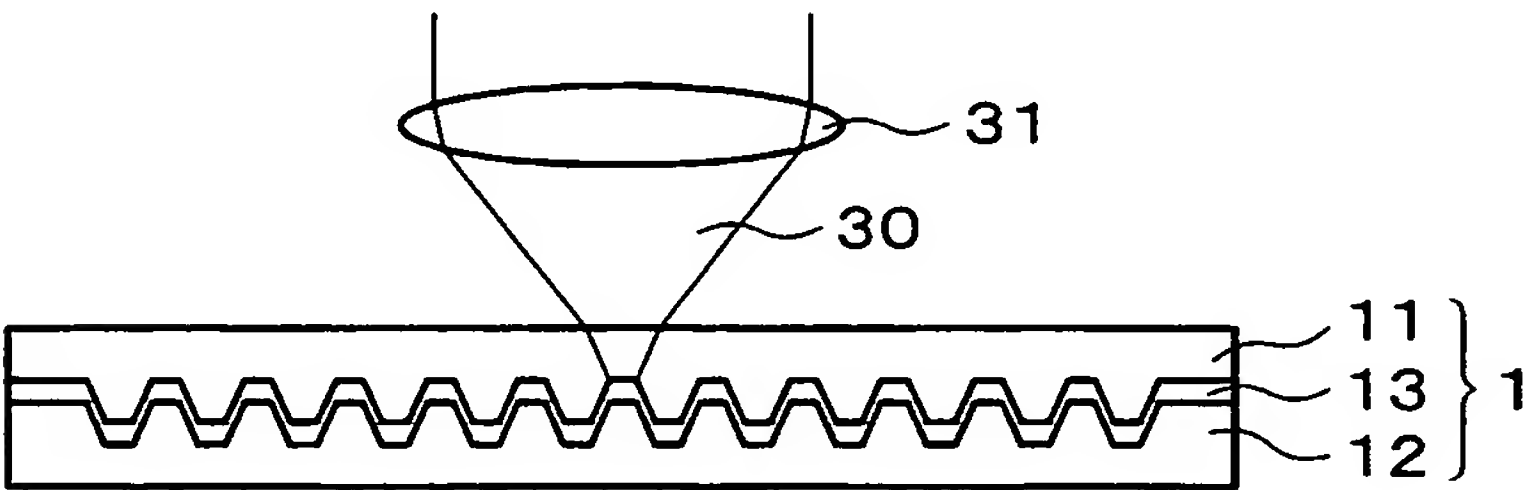
3 3 b 低温部

【書類名】 図面

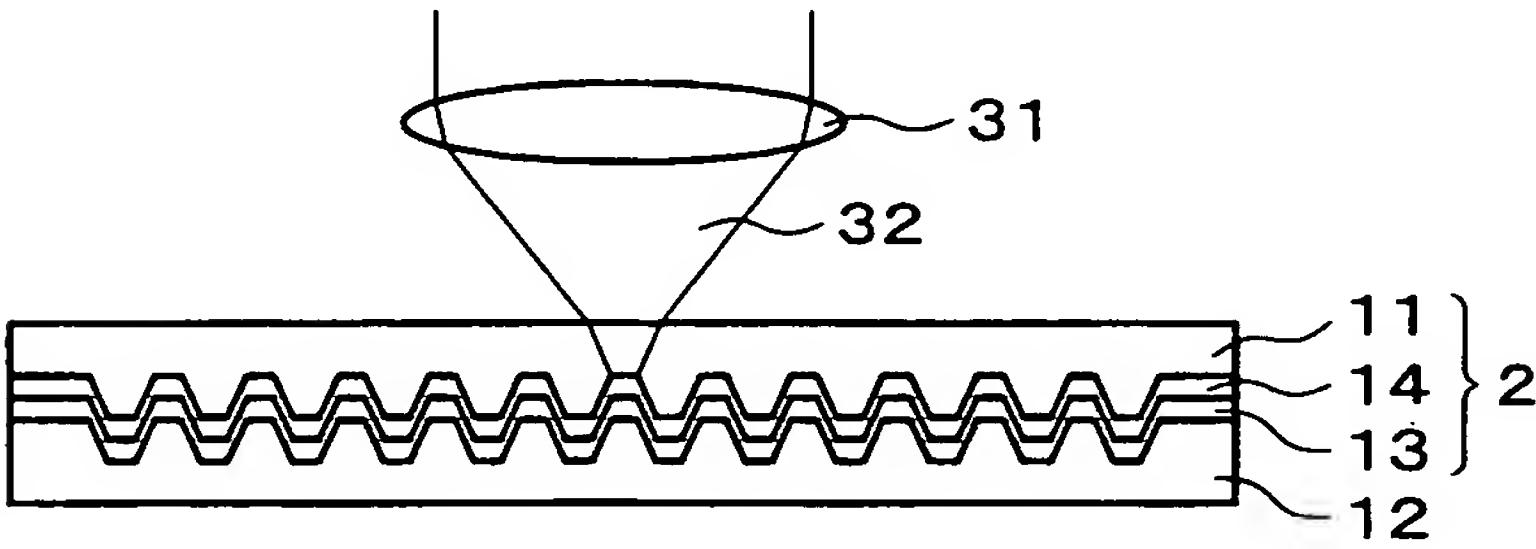
【図 1】



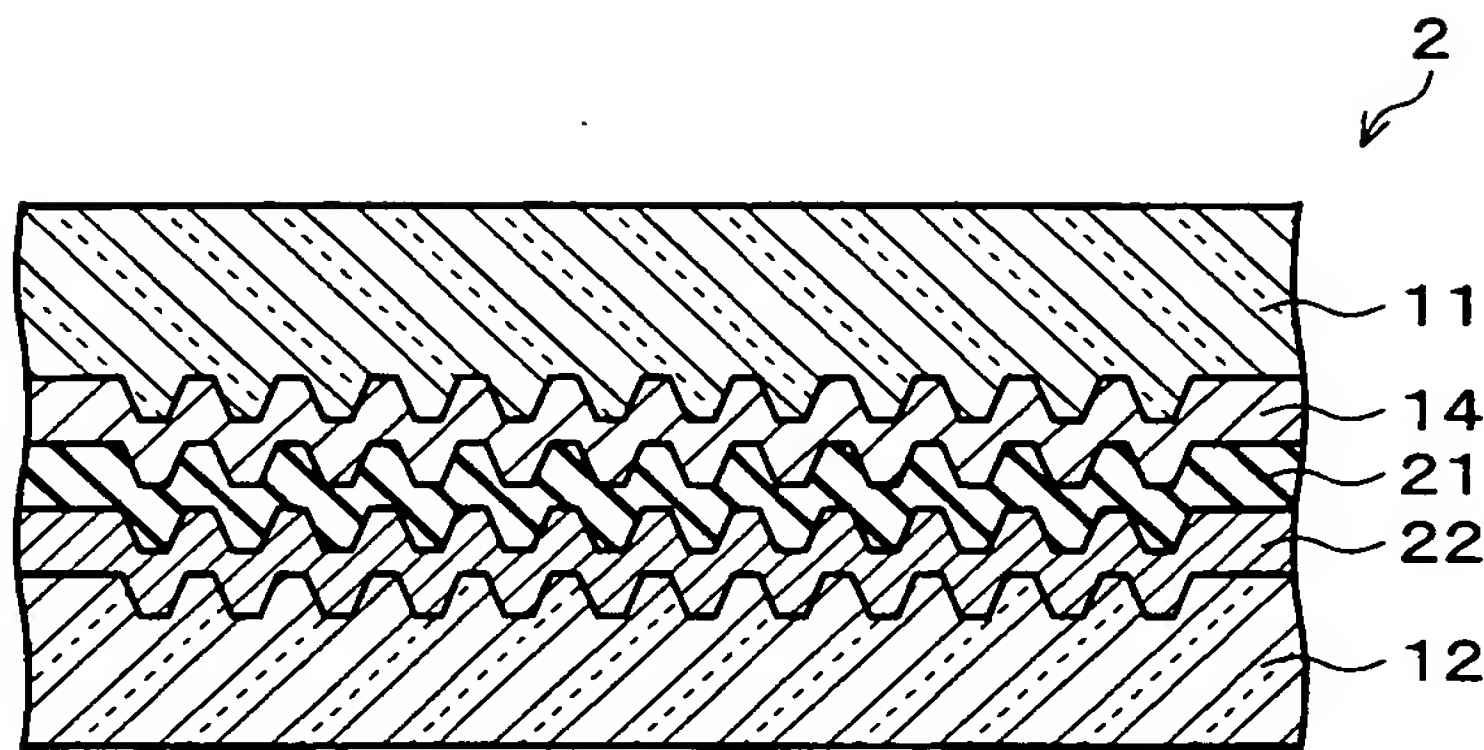
【図 2】



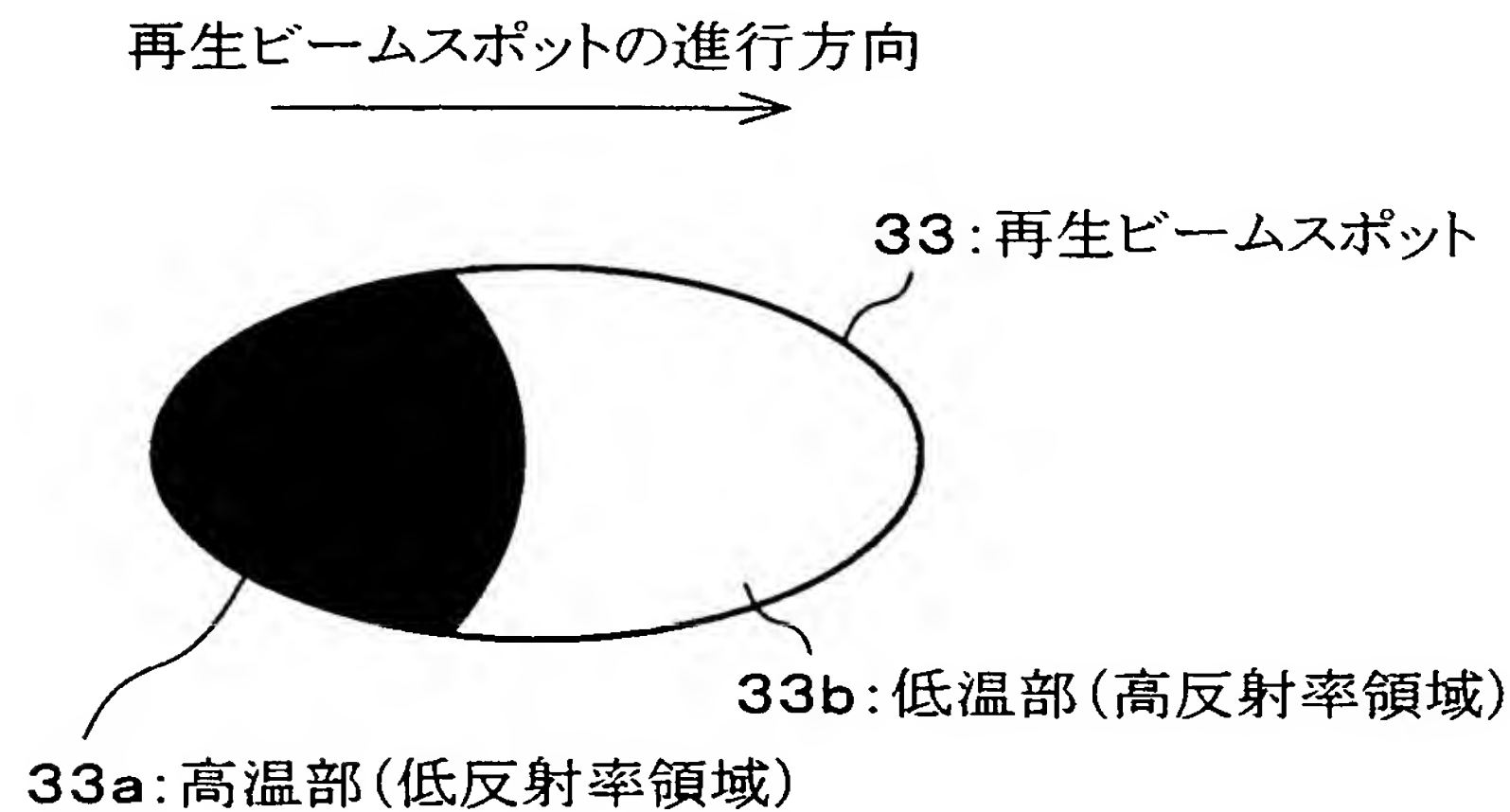
【図 3】



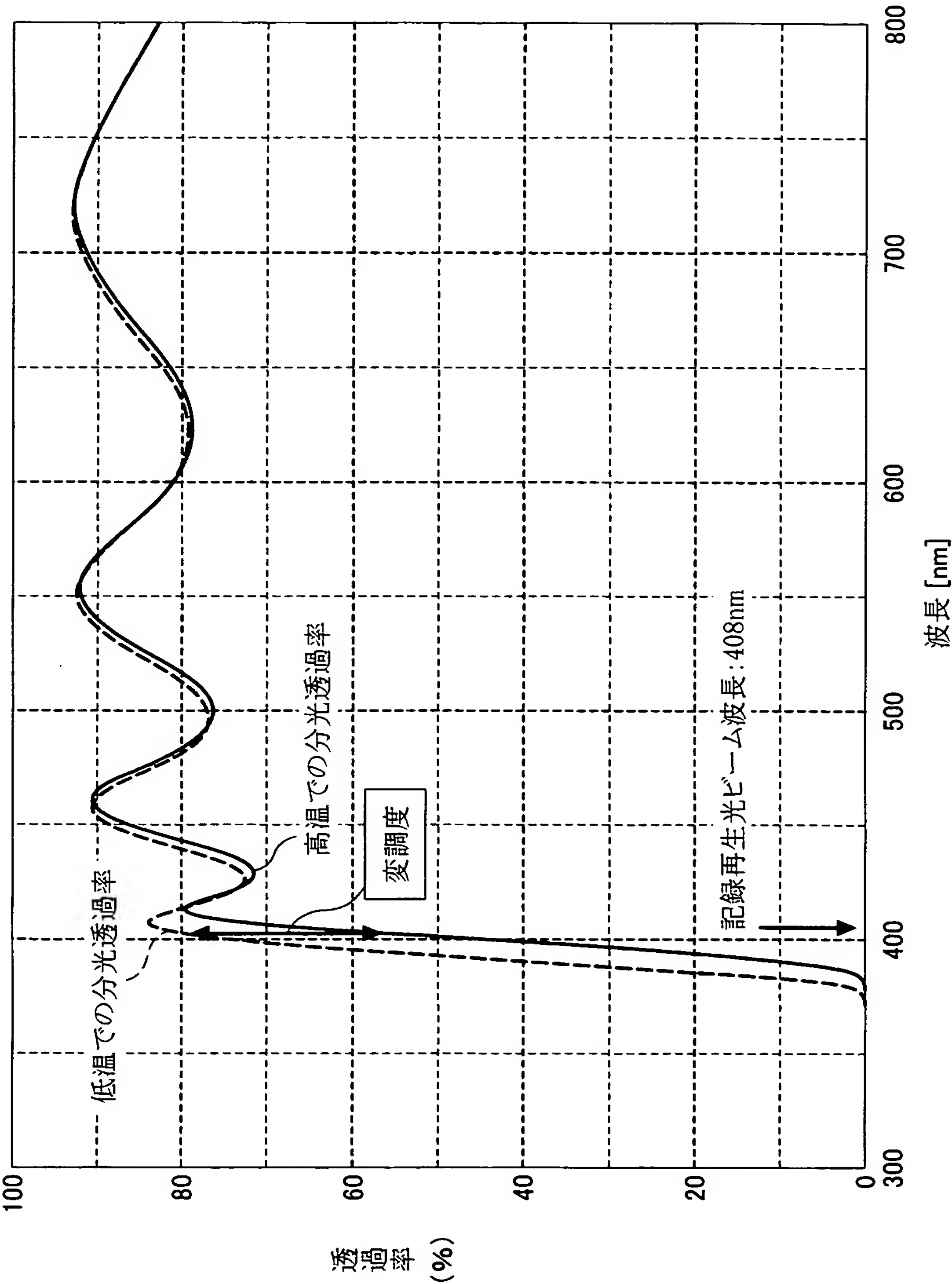
【図 4】



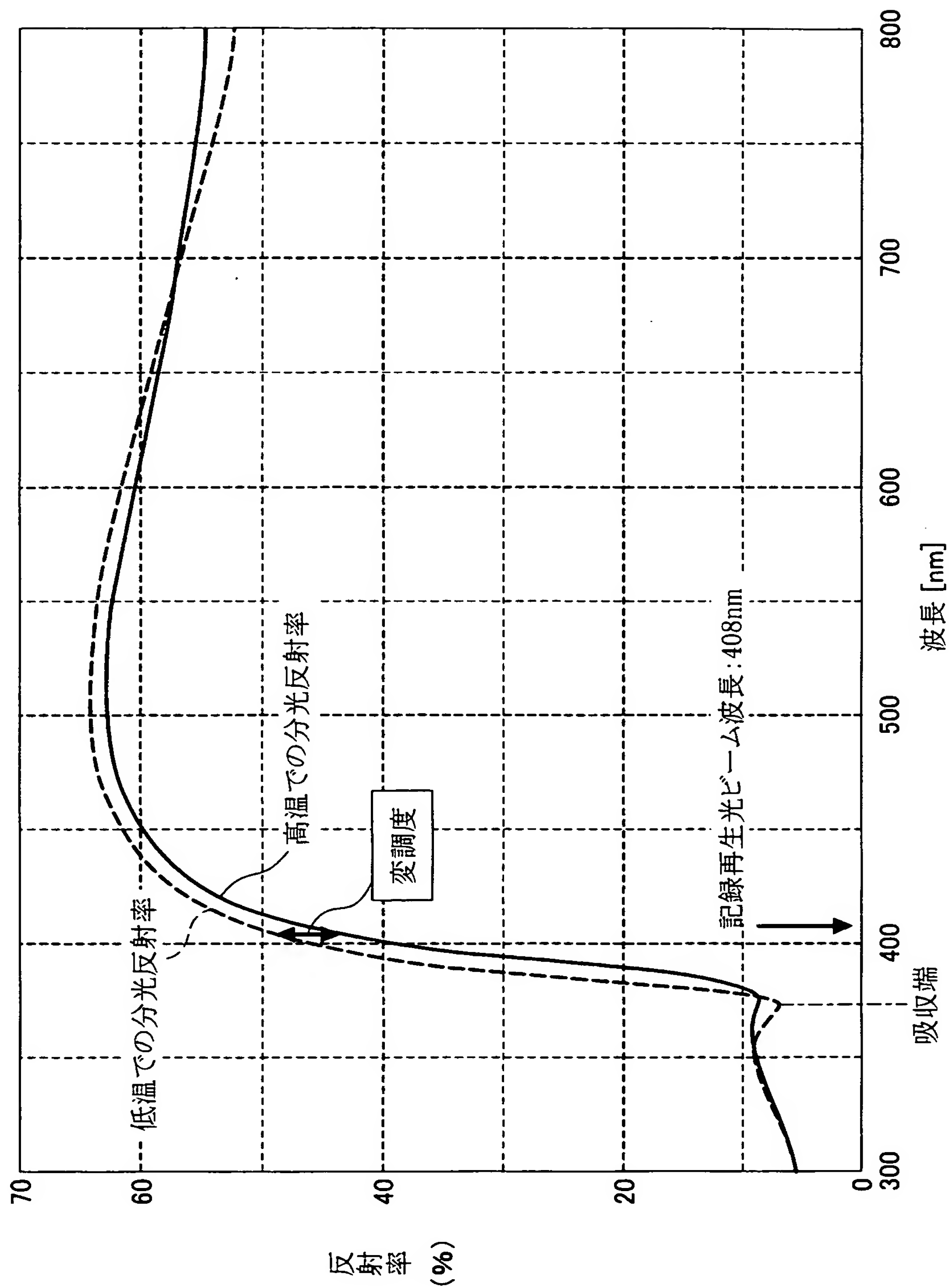
【図 5】



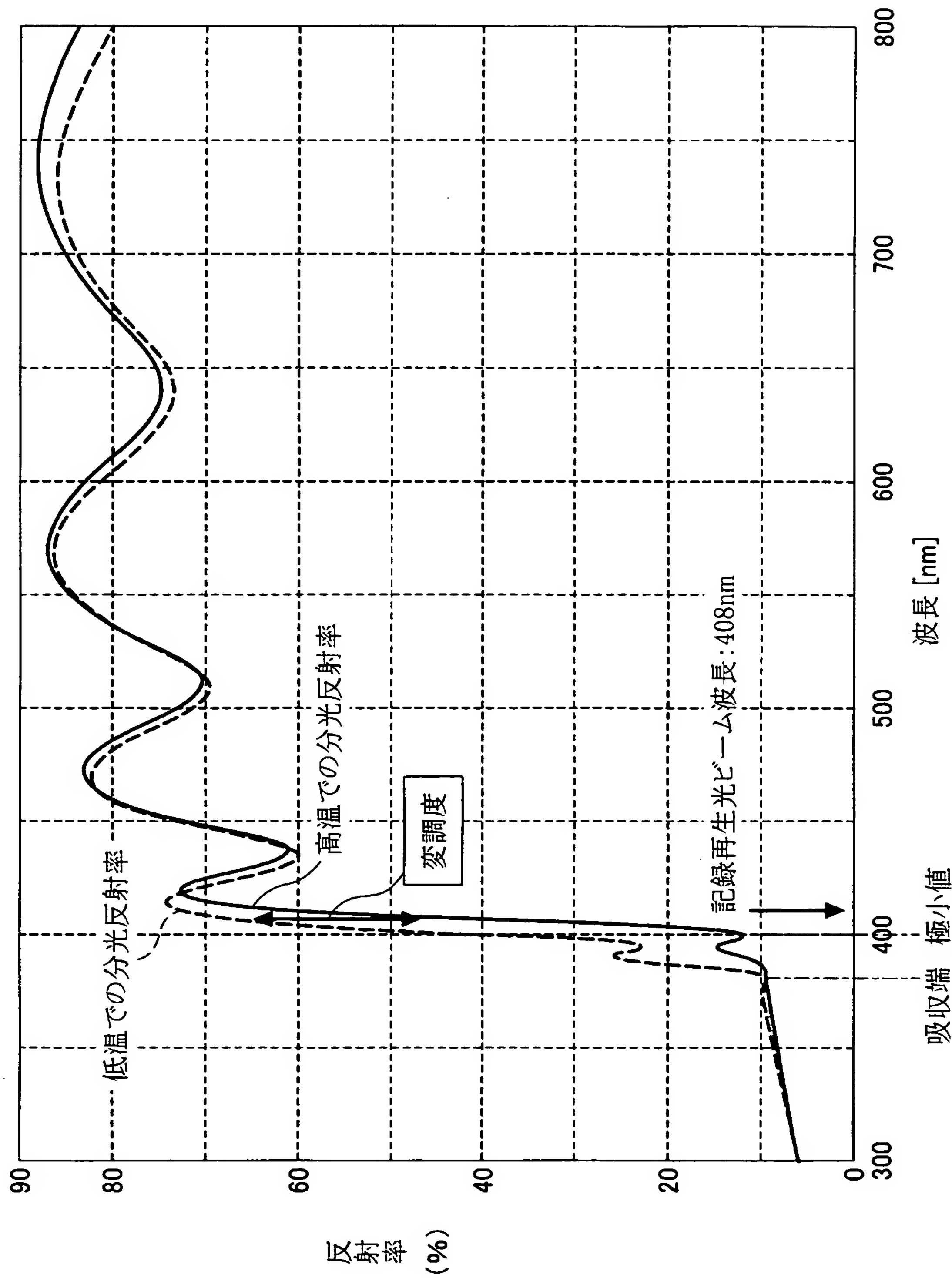
【図 6】



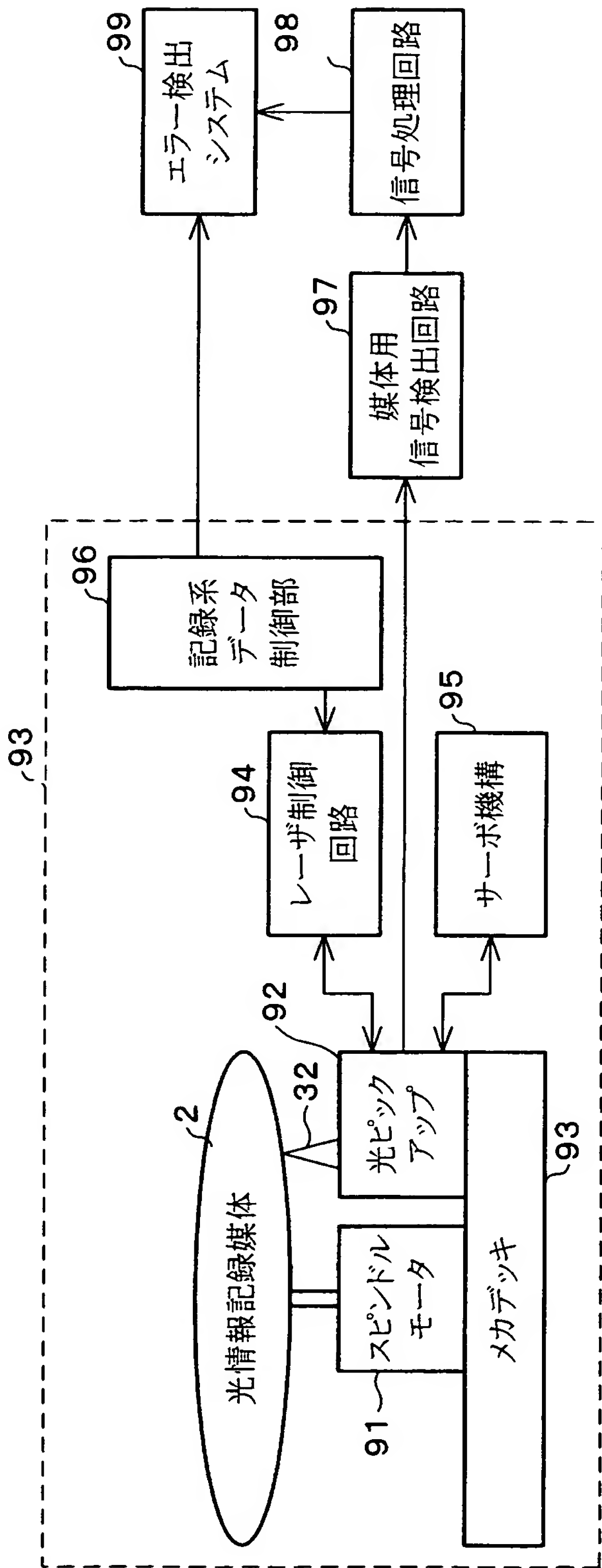
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高密度に情報が記録されていても精度よく確実な再生が可能な光情報記録媒体およびその記録方法並びに再生方法を提供する。

【解決手段】 記録情報に対応した凹凸形状のピットおよび／または溝が形成された基板 1 2 を備え、光ビームの照射によって上記情報を光学的に再生するための光情報記録媒体 1 あるいは記録層を備える光情報記録媒体において、光ビーム照射による温度の上昇に応じて照射光ビームの透過率が変化する温度感応層 2 1 を設ける。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 3 7 5 6 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 0 4 9]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号

氏 名

シャープ株式会社